

【教職員&学生対象セミナー】

-研究者からスタートアップまで-

# 社会実装に向けた知的財産の基礎

先端産学連携研究推進センター（URAC）共催



講師：井手 雄一 氏  
先端産学連携研究推進センター  
客員教授・上席知的財産顧問



研究成果を社会実装するためにスタートアップを目指す研究者はもちろん、大学で研究に従事している方であれば、学生、教員問わずこれだけは知っておきたい知的財産の基礎知識を学ぶセミナーです。

研究成果が出る前に、研究者として知っておくべき知的財産についてご存知でしょうか。まして、新しい技術やアイデアがそのビジネスのコアとなっているスタートアップにとって、これらの知的財産を戦略的に保護し活用していくことがその後の成功の鍵といっても過言ではありません。技術やアイデアの流出、模倣の出現に出会ってからでは遅いのです。そのような事態を回避するためにも研究者として必要な知的財産の基礎を学ぶ機会です。

日時：2022年 **7月20日**（水）14：45-16：15（90分）

開催形式：オンライン（Zoom）

言語：日本語

対象：東京農工大学の教職員及び学生

申込み：未来価値創造研究教育特区(FLOuRISH)のHPトピックスより

<https://www.tuat-flourish.jp/topics/>

申込み締切：2022年7月18日（月）正午

※申込者へ7/19（火）にメールでオンライン会議情報（Zoomリンク）をお送りします。



## 概要 (予定)

1. 主な知的財産権
2. 特許権・実用新案権
  - ・ 特許はなぜ必要か、特許権の本質
  - ・ 特許取得の要件（新規性/進歩性など）
  - ・ 学会・論文発表前に特許出願！
  - ・ 強い特許を取る、特許の活用(ライセンス等)
3. 意匠権：デザインの保護
4. 商標権：ブランドの構築
5. 著作権：コンテンツの保護
6. 営業秘密
7. その他の知的財産権
8. 知っておきたい知的財産関連の契約



## 井手雄一氏のご紹介

### ■ 経歴

1978年 東京大学工学部物理工学科卒業。同年日本電気株式会社(NEC)入社。中央研究所、光エレクトロニクス研究所にて化合物半導体光デバイスの結晶成長・真空一貫プロセス、GaAs表面化学反応に関する研究開発に従事。1994年から知的財産部にて特許出願、係争、企画、戦略を担当。2004年NEC・中国知的資産センター長、2008年NECディスプレイソリューションズ(株)知的財産部長、2013年(株)ワコム知的財産担当Vice President就任。2020年8月から現職。東京農工大学安全保障管理室コンサルタント兼務。

### 【お問合わせ】

主催：未来価値創造研究教育特区

FLOuRISH オフィス：府中キャンパス学生系事務棟 2 階 (042)367-5637/5756 [innov@cc.tuat.ac.jp](mailto:innov@cc.tuat.ac.jp)

HP：<https://www.tuat-flourish.jp/>